





物質科学の基本は、試料育成と物性評価です。ここでは、強磁性になる半導体EuOの単結晶薄膜の育成と光による物性評価を体験してもらいます。

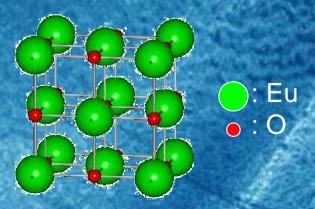
### 01日目

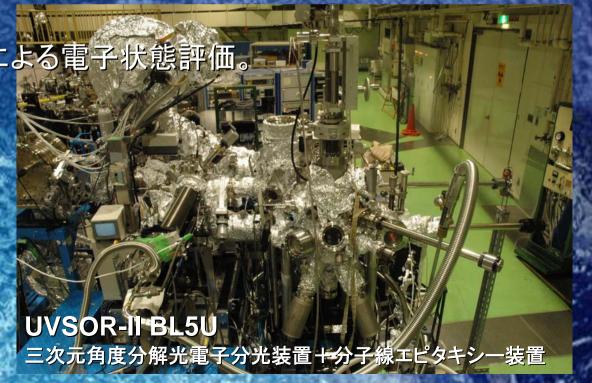
- 分子線エピタキシー装置を用いたEuO単結晶薄膜の作成。

## ○2日目

- 光電子分光・赤外分光による電子状態評価。

### 磁性半導体 EuO







# 1日目:磁性半導体単結晶薄膜の作成

分子線エピタキシー装置を用いて、磁性半導体EuO単結晶薄膜を作成。
 LEED,RHEEDによる成長過程の表面構造の観察。

Balo

- SrTiO<sub>3</sub>基板の加熱処理。
- BaO単結晶薄膜バッファー層の作成。
- EuO単結晶薄膜の作成。

SrTiO<sub>3</sub> (100)
SrTiO<sub>3</sub> (100)

EuO Ba0 SrTiO<sub>3</sub> (100)

**LEED** (E = 100eV)

RHEED

(E = 15keV)

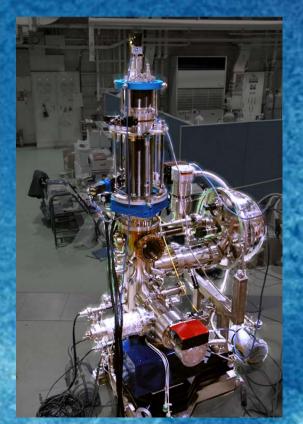


## 2日目:電子状態評価

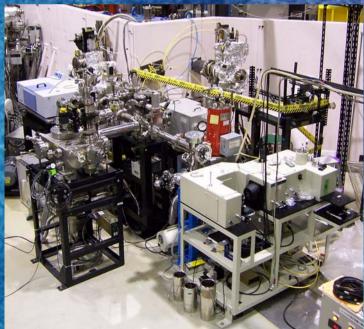
- 光電子分光・赤外分光による電子状態評価。
  - 赤外分光による強磁性転移点での電子状態変化の観察。
  - 角度分解光電子分光によるバンド分散の決定。

#### **UVSOR-II**

新規光電子分光装置(BL7U)



UVSOR-II 赤外・THzビームライン(BL6B)



### EuOバンド計算

